

新闻中心



综合新闻

国之重器集中展示!

首页 ([../index.htm](http://index.htm)) - 新闻中心 ([../xwzx/zhxw.htm](http://xwzx/zhxw.htm)) - 综合新闻 ([../xwzx/zhxw.htm](http://xwzx/zhxw.htm))

“显微光学切片断层成像系统”亮相!

来源: 作者: 发布时间: 2021年10月30日 点击量: 137

10月21日, 国家“十三五”科技创新成就展在北京开幕。武汉光电国家研究中心“显微光学切片断层成像系统”亮相本次展览。



在“区域创新”展区的“武汉东湖国家自主创新示范区”板块，东湖高新区以展板和视频的方式，展示了“十三五”期间高质量发展和科技创新工作取得的突破性成就。我校重大科学装置、国家研究中心、技术创新中心等重大科创平台在该展区集中展示，其中“显微光学切片断层成像系统（MOST）”实现价值过千万元的成果转化，作为典型案例在此版块亮相。

本次展览以“创新驱动发展 迈向科技强国”为主题，体现“创新是引领发展的第一动力”，集中展示我国科技创新在面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康等方面取得的重大进展和突出成就。据悉我校共七项科技成就亮相本次展览。

上一篇：[计算模型揭示Aβ介导的星形胶质细胞钙信号可为AD治疗提供新思路 \(9932.htm\)](#)

下一篇：[第十八届“光博会”今天开幕 \(9927.htm\)](#)

地 址：湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 邮政编码：430074

主任信箱：wnlo@hust.edu.cn (mailto:wnlo@hust.edu.cn)

版权所有：武汉光电国家研究中心 鄂ICP备05003321号-2 (<https://beian.miit.gov.cn>)

官方微信 JIOHS 期刊 光电子学前
 微信 沿期刊微信